

การขึ้นรูปชิลล่อนในไตรต์โดยกระบวนการ HIP

นางสาว บานันธ์ อรรถเดชาธรรม



# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมโลหการ

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2539

ISBN 974-633-679-7

ลิขสิทธิ์ของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

I 16894868

FORMING OF SILICON NITRIDE BY THE HIP PROCESS

Miss Thananan Akhadejdamrong

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Engineering

Department of Metallurgical Engineering

Graduate School

Chulalongkorn University

1996

ISBN 974-633-679-7

หัวข้อวิทยานิพนธ์ การเขียนรูปชิลล่อนในไตรค์โดยกระบวนการ HIP  
โดย นางสาว ฐานันท์ อารุณเดชดำรง  
ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ  
อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา พันธุบวรยงก์



บันทึกวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

..... คณบดีบันทึกวิทยาลัย  
(รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ ถุงสุวรรณ)

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

..... ประธานกรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิตราษ สมคริ)

..... อาจารย์ที่ปรึกษา  
(รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา พันธุบวรยงก์)

..... กรรมการ  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เล็ก อุตตะมศิล)



รายงานนี้ อรรถเดชธรรม : การขึ้นรูปซิลิโคนในไตรดโดยกระบวนการ HIP

(FORMING OF SILICON NITRIDE BY THE HIP PROCESS)

อ.ที่ปรึกษา: รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบวรยงค์, 139 หน้า., ISBN 974-633-679-7

การศึกษาและวิจัยการขึ้นรูปซิลิโคนในไตรดความหนาแน่นสูงโดยกระบวนการ HIP แบบใช้แคปซูล มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเทคนิคการขึ้นรูปชิ้นงานให้มีสมบัติเชิงกลสูง ในการวิจัยนี้ได้เลือกใช้ผงแอลฟ้า-ซิลิโคนในไตรด เป็นสารตั้งต้น โดยใส่ผงอะลูมิเนียมออกไซด์ และผงอิทเทเรียมออกไซด์ ในจำนวนร้อยละ 3 และร้อยละ 5 โดยนำหัวกดามล้ำดับ สัดส่วนตั้งกล่าวทำให้เกิดองค์ประกอบที่เป็นเฟสของเหลวที่มีอุณหภูมิหลอมเหลวต่ำที่สุดภายในระบบของอะลูมิเนียมออกไซด์-อิทเทเรียมออกไซด์-ซิลิโคนออกไซด์ และได้ทำการตรวจสอบสมบัติต้านความหนาแน่น โครงสร้างจุลภาค ความแข็ง ค่า Young's modulus และ Fracture toughness ของชิ้นงาน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าชิ้นงานซิลิโคนในไตรดที่ได้มีความหนาแน่นสูงใกล้เคียงกับค่าความหนาแน่นทางทฤษฎี รูปแบบพีคเอกซ์เรย์ ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนเฟสจากเฟสแอลฟ้าเป็นเฟสเบต้าเกิดขึ้นในทุก ๆ ชิ้นงาน และอุณหภูมิค่าสุดที่เกิดการเปลี่ยนเฟสได้อย่างสมบูรณ์ คือ 1650 องศาเซลเซียส การเกิดการณ์เบต้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวมีความสัมพันธ์กับการเกิดเฟสของเหลวระหว่างการเปลี่ยนเฟส ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ อิเลคทรอนแบบส่องการดูดแสงถึงลักษณะการณ์เบต้าที่เป็นแท่งยาวนี้ ชิ้นงานที่ค่าความหนาแน่นทางทฤษฎีมากกว่าร้อยละ 98 จะมีค่าความแข็งระหว่าง 15 ถึง 16 GPa ค่า Young's modulus และ Fracture toughness มีค่าเท่ากัน 250 ถึง 320 GPa และ 7 ถึง 9 MPa.m<sup>1/2</sup> ตามลำดับ

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา ..... วิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชา ..... -  
ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่อนักศึกษา ..... อนันดา คงอยู่  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ..... ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .....  
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม .....

## C617911 : MAJOR METALLURGICAL ENGINEERING

KEYWORD : HOT ISOSTATIC PRESSING (HIP)/ DENSIFICATION/SILICON NITRIDE

POWDER/ SINTERING/ MECHANICAL PROPERTY

THANANAN AKHADEJDAMRONG : FORMING OF SILICON NITRIDE BY THE

HIP PROCESS. THESIS ADVISOR: ASSO. PROF. PARITUD HANDHUBANYONG,

D.Eng. 139 pp. ISBN 974-633-679-7

The densification of silicon nitride was carried out by Hot Isostatic Press (HIP) sintering via glass-encapsulation method. The sintering techniques was studied in order to obtain high strength properties.  $\alpha$ - $\text{Si}_3\text{N}_4$  raw powder was used as starting material with an addition of 3 wt%  $\text{Al}_2\text{O}_3$  and 5 wt%  $\text{Y}_2\text{O}_3$ . This ratio corresponds to the liquid phase compositions having lowest melting temperature in the system  $\text{Al}_2\text{O}_3$ - $\text{Y}_2\text{O}_3$ - $\text{SiO}_2$  which yields high strength glassy phase at room temperature. Density, microstructure, hardness, Young's modulus and fracture toughness of specimens were measured. The experimental results showed that the silicon nitride could have density nearly to the theoretical density. X-ray Diffraction pattern indicated that transformation of  $\alpha$ -phase to  $\beta$ -phase occured in all sintered specimens and the  $\alpha$ -phase fully transformed to  $\beta$ -phase at the minimum temperature of 1650 °C. It was found that increasing of sintering temperature will increase the mechanical properties. Development of elongated grains were observed and believed to have been related to the formation of glassy phase during phase transformation. The SEM micrographs and fractograph also showed the  $\beta$  rodlike grains. For the specimens having density over than 98%, the calculated hardness were approximately between 15-16 GPa. Young's modulus and fracture toughness were approximately 250-320 GPa and  $7-9 \text{ MPa.m}^{1/2}$ , respectively.

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา วิศวกรรมศาสตร์

ลายมือชื่อนิสิต ชานนัน อรุณรัตน์

สาขาวิชา -

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดร. วนิดร ธรรมรงค์

ปีการศึกษา 2538

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม



## กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์นี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญาร์คน พันธุบรรยงก์ อستاذที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัตรชัย สมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เล็ก อุตตะมศิล คณาจารย์ภาควิชาศึกษาศาสตร์ โภการทุกท่าน และ คุณสิริพรรณ นิลไพรัช ที่กรุณาให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ทำให้การวิจัยครั้งนี้สำเร็จลุล่วง ตามเป้าหมาย

ขอขอบพระคุณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นประโยชน์ด้านงานวิจัยและพัฒนาวัสดุ รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณงานวิจัย จนก่อให้เกิดงานวิจัยขึ้นนี้ได้

ขอขอบพระคุณ สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์และเอื้อเพื่อด้านวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ปฏิบัติการเป็นอย่างดี

ขอขอบพระคุณ ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ศูนย์เครื่องมือวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านการวิเคราะห์และทดสอบในงานวิจัย

ขอขอบพระคุณ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุฯ เจ้าหน้าที่ภาควิชา วิศวกรรมโลหการ ทุกท่านที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานวิจัย การประสานงาน และเพื่อน ๆ ที่เป็นกำลังใจ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา

ท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผู้ล่วงลับที่ให้การเลี้ยงดู อบรม และส่งเสริม การศึกษาเป็นอย่างดีตลอดมาในอดีต และครอบครัวที่เป็นกำลังใจและให้การสนับสนุนทุกด้าน จนสามารถสำเร็จการศึกษาสมตามเจตนารมณ์



## สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ณ
บทที่	
1 บทนำ.....	1
1.1 วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย.....	3
1.2 ความสำคัญหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
2 วารสารปริทัศน์.....	4
2.1 การผลิตชิลลิคอนในไตรด์ความหนาแน่นสูง.....	4
2.1.1 โครงสร้างผลึก.....	5
2.1.2 คุณสมบัติทางเคมีโมโนไซดิก.....	7
2.1.3 กระบวนการผลิตชิลลิคอนในไตรด์ความหนาแน่นสูง.....	8
2.1.4 กลไกการเปลี่ยนแปลง.....	10
2.1.5 โครงสร้างจุลภาค.....	12
2.1.6 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของผงวัสดุ	
สารปรับปรุงคุณสมบัติ และสภาวะของกระบวนการ	
ต่อการเกิดความหนาแน่นและโครงสร้างจุลภาค.....	13
2.2 กระบวนการอัดขึ้นรูปแบบไฮโซเดติก.....	20
2.3 กระบวนการ HIP.....	23
2.3.1 ประวัติการวิจัยและพัฒนากระบวนการ HIP.....	23
2.3.2 ลักษณะของกระบวนการ HIP.....	24
2.3.3 การควบคุมอุณหภูมิและความดัน.....	24
2.3.4 วิธีการแคปซูล.....	26
2.3.5 ปฏิกริยาชั้นเทอริงระหว่างการ HIP.....	32

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

3	ระเบียบวิธีการวิจัย.....	38
3.1	อุปกรณ์การทดลอง.....	38
3.2	วัสดุดินและสารเคมี.....	39
3.2.1	ผงซิลิโคนในไตร์ต.....	39
3.2.2	สารปรับปรุงสมบัติ.....	40
3.3	วิธีดำเนินการทดลอง.....	42
3.3.1	การออกแบบการทดลอง.....	43
3.3.2	การเตรียมตัวอย่างทดลอง และการตรวจสอบ สมบัติของตัวอย่างระหว่างกระบวนการเตรียม.....	44
3.3.3	การตรวจสอบสมบัติเฉพาะของผลิตภัณฑ์จาก การทดลอง.....	51
4	รายงานผลการทดลองและอภิปรายผล.....	55
4.1	การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารตั้งต้น.....	55
4.2	การศึกษาลักษณะเฉพาะของสารปรับปรุงสมบัติ.....	60
4.3	การศึกษาลักษณะเฉพาะของแกรนูล.....	65
4.3.1	ลักษณะเฉพาะของแกรนูล.....	65
4.3.2	การศึกษาสมบัติด้านความร้อนของแกรนูล.....	66
4.4	การศึกษาลักษณะเฉพาะของชิ้นงานกาว อิทธิพลของ ความดันไฮโดรสแตดิค และสมบัติของชิ้นงานก่อน HIP.....	69
4.4.1	การศึกษาอิทธิพลของความดันไฮโดรสแตดิค ต่อความหนาแน่นของชิ้นงาน.....	69
4.4.2	การศึกษาสมบัติของชิ้นงานก่อนการ HIP.....	70
4.5	การเตรียมผลิตภัณฑ์ และอิทธิพลของอุณหภูมิการ HIP ต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์.....	75
4.5.1	ผลการศึกษาด้านความหนาแน่นและความแข็งของ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้เงื่อนไขการออกแบบการทดลอง.....	75
4.5.2	ผลการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อสมบัติทางฟิสิกส์ ของผลิตภัณฑ์.....	79
4.5.3	ผลการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อโครงสร้าง จุลภาคและเฟส.....	82

## สารบัญ (ต่อ)

หน้า

4.5.4 ผลการศึกษาสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์.....	90
4.5.5 ผลการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิต่อสมบัติ เชิงกลของผลิตภัณฑ์.....	90
4.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่น โครงสร้าง จุลภาค และสมบัติเชิงกลของผลิตภัณฑ์.....	93
5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ.....	97
รายการอ้างอิง.....	101
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก. ข้อมูลจากการทดลอง.....	105
ภาคผนวก ข. รายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ โดยสถาบันวิจัยโลหะ และวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย.....	120
ประวัติผู้เขียน.....	139

# ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงสมบัติของชิลิคอนในไตรค์.....	4
2.2 แสดงกระบวนการและขั้นตอนของเทคนิคการผลิตชิลิคอนในไตรค์ ด้วยวิธีต่าง ๆ.....	9
2.3 แสดงสมบัติทั่วไปของผงชิลิคอนในไตรค์ด้วยเทคนิคการผลิตต่าง ๆ.....	14
2.4 แสดงผลของสมบัติของผงวัสดุต่อกลไกการซินเทอร์และสมบัติเชิงกล.....	17
2.5 แสดงสมบัติของแก้ว.....	29
3.1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง.....	38
3.2 แสดงวัสดุติดบนสารเคมีสำคัญที่ใช้ในการทดลอง.....	39
3.3 แสดงสมบัติทั่วไปของชิลิคอนในไตรค์.....	40
3.4 แสดงสมบัติทั่วไปของอะลูมิเนียมออกไซด์.....	40
3.5 แสดงสมบัติทั่วไปของอิಥเรียมออกไซด์.....	41
3.6 แสดงการทำหนดตัวแปรและ level แบบ L <sub>8</sub> .....	43
3.7 แสดงการทำหนดเงื่อนไขการทดลองแบบ L <sub>8</sub> .....	43
3.8 แสดงอัตราส่วนผสมของสารดังต้น สารปรับปรุงสมบัติ และสารเพิ่มการยึดเกาะ.....	46
3.9 แสดงส่วนผสมของสารเคลือบป้องกันปฏิกิริยา.....	49
3.10 แสดงส่วนผสมของแก้ว Pyrex® .....	50
4.1 แสดงลักษณะเฉพาะที่วัดได้ของผงชิลิคอนในไตรค์.....	55
4.2 แสดงลักษณะเฉพาะที่วัดได้ของอะลูมิเนียมออกไซด์.....	60
4.3 แสดงลักษณะเฉพาะที่วัดได้ของผงอิथเรียมออกไซด์.....	60
4.4 แสดงสมบัติเฉพาะที่วัดได้ของชิ้นงานก่อน HIP.....	70
4.5 แสดงสมบัติด้านความหนาแน่นและความแข็งที่วัดได้ของผลิตภัณฑ์.....	75
4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความหนาแน่น สัมพัทธ์กับตัวแปร.....	76
4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าความแข็งสัมพัทธ์ กับตัวแปร.....	77
4.8 แสดงความหมายของอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์.....	93

## สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ก.1 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและในโครงสร้างของชิ้นส่วนในไตรค์.....	106
ก.2 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนและในโครงสร้างของชิ้นด้าวย่างที่ผ่านการแคลใจน์แล้ว.....	106
ก.3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันไอโซสแตดิคที่ใช้อัดเข็นรูป กับความหนาแน่นของชิ้นงานกรีนที่วัดได้.....	107
ก.4 แสดงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและมิติของชิ้นงานภายหลัง การแคลใจน์เนชัน.....	108
ก.5 แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ด้วย Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX).....	109
ก.6 แสดงการทดสอบตัวของผลิตภัณฑ์ภายหลังการ HIP.....	110
ก.7 แสดงข้อมูลความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์.....	111
ก.8 แสดงข้อมูลการวัดค่าความแข็งของผลิตภัณฑ์.....	112
ก.9 แสดงค่า Young's modulus และ Fracture toughness ของผลิตภัณฑ์.....	113
ก.10 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์สมบัติด้านความหนาแน่นของ ผลิตภัณฑ์เชิงสถิติ $L_8$ .....	114
ก.11 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์สมบัติด้านความแข็งของผลิตภัณฑ์ เชิงสถิติ $L_8$ .....	115

**จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

## สารบัญรูป

ลำดับที่	หน้า
2.1 แสดงโครงสร้างชิลิคอนในไตร์ดแบบอลฟ่าและแบบเบนดา.....	5
2.2 แสดงความดันไอของชิลิคอนที่สภาวะสมดุลย์กับชิลิคอนในไตร์ด.....	8
2.3 แสดงรูปแบบเทคนิคการผลิตชิลิคอนในไตร์ดด้วยกระบวนการ HIP แบบต่าง ๆ.....	10
2.4 แสดงแบบจำลองการเกิดสารละลายและการพรีซิพิเดตในการ ชินเทอร์แบบเกิดเพสของเหลวของชิลิคอนในไตร์ด.....	11
2.5 แสดงความเค้นและความเครียดที่เกิดขึ้นระหว่างการขึ้นรูป.....	21
2.6 แสดงแผนภาพการอัดขึ้นรูปแบบไฮโซแท็ติกประเภทแม่แบบ สัมผัสของเหลว.....	21
2.7 แสดงรูปแบบการควบคุมอุณหภูมิและความดัน.....	25
2.8 แสดงการทำแคปซูลแก้วแบบต่าง ๆ.....	28
2.9 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิและความหนืดของแก้ว.....	30
2.10 แสดงความเค้นเนื่องจากความร้อนที่เกิดระหว่างช่วงการลดอุณหภูมิ.....	31
2.11 แสดงแบบจำลองการชินเทอร์ระหว่างอนุภาควงกลมจำนวน 2 วง.....	32
2.12 แสดงความเค้นที่เกิดขึ้นบนผิวของรูช่องว่างภายในชิ้นงานและที่ผิว ของอนุภาคน.....	34
2.13 แสดงกลไกการเปลี่ยนแปลงผิดรูปของชิลิคอนในไตร์ดระหว่างการ HIP.....	35
3.1 แผนภูมิแสดงขั้นตอนและวิธีการทดลอง.....	42
3.2 แสดงระดับความดันและระยะเวลาของการอัดขึ้นรูปแบบไฮโซแท็ติก.....	47
3.3 แสดงระดับอุณหภูมิและช่วงเวลาการรีเลสเพิ่มการเยิดเกาและ การแคลใจน์เนชัน.....	48
3.4 แสดงระดับอุณหภูมิและช่วงเวลาการเตรียมแคปซูล.....	51
4.1 แสดงรูปแบบพีค XRD ของผงชิลิคอนในไตร์ด.....	57
4.2 แสดงรูปแบบการกระจายขนาดของผงชิลิคอนในไตร์ด.....	58
4.3 แสดงภาพถ่ายผงชิลิคอนในไตร์ดจากก้องจุลทรรศน์อิเลคตรอน แบบส่องผ่าน.....	59

## สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4 แสดงการกระจายขนาดของสารปรับปรุงสมบัติ.....	62
4.5 แสดงรูปแบบพีค XRD ของสารปรับปรุงสมบัติ.....	63
4.6 แสดงภาพถ่ายอนุภาคของสารปรับปรุงสมบัติจากกล้องจุลทรรศน์ อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน.....	64
4.7 แสดงภาพถ่ายแกรนูลจากกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องการดู.....	65
4.8 แสดงเทอร์โมแกรมของแกรนูล.....	67
4.9 แสดงเทอร์โมแกรมของสารเพิ่มการยึดเกาะ.....	68
4.10 แสดงความสัมพันธ์ของความดันไอโซಡีคิกับความหนาแน่น ของชิ้นงานที่ได้.....	69
4.11 แสดงภาพถ่ายผิวแตกของชิ้นงานที่อัดขึ้นรูปภายใต้ ความดัน 250 เมกกะบาร์สกอล.....	71
4.12 แสดงลักษณะการเปลี่ยนรูปร่างของแกรนูลเมื่อได้รับแรงอัด.....	72
4.13 แสดงรูปแบบพีค XRD ของชิ้นงานก่อนและหลังการเคลือบไฮน์.....	73
4.14 แสดงระบบเฟสของ $\text{SiO}_2\text{-Y}_2\text{O}_3\text{-Si}_3\text{N}_4\text{-YN}$ .....	74
4.15 แสดงกราฟของค่าเฉลี่ยของแฟคเตอร์ A ระหว่าง level 1 และ level 2 ของความหนาแน่น.....	76
4.16 แสดงกราฟของค่าเฉลี่ยของแฟคเตอร์ C ระหว่าง level 1 และ level 2 ของความหนาแน่น.....	77
4.17 แสดงกราฟของค่าเฉลี่ยของแฟคเตอร์ B ระหว่าง level 1 และ level 2 ของความแข็ง.....	78
4.18 แสดงกราฟของค่าเฉลี่ยของแฟคเตอร์ C ระหว่าง level 1 และ level 2 ของความแข็ง.....	78
4.19 แสดงกราฟร้อยละการหดตัวในแนวรัศมี ความสูง และแฟคเตอร์ การหดตัวเชิงเส้นที่อุณหภูมิต่าง ๆ.....	80
4.20 แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่นของชิ้นงาน ก่อนและหลัง HIP.....	81
4.21 แสดงกราฟความหนาแน่นทางทฤษฎีที่อุณหภูมิต่าง ๆ.....	81
4.22 แสดงภาพถ่ายลักษณะผิว ก่อน กัดด้วยสารเคมี.....	83
4.23 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคที่อุณหภูมิต่าง ๆ.....	84

## สารบัญรูป (ต่อ)

หน้า	
ภูมิ	
4.24 แสดงระบบเฟสของสารปรับปรุงสมบัติที่ใส่ลงไป.....	86
4.25 แสดงภาพถ่ายผิวเด็กของชิ้นงานภายหลังการ HIP.....	88
4.26 แสดงรูปแบบพีค XRD ของชิ้นงานที่ผ่านการ HIP.....	89
4.27 แสดงค่าความแข็งของชิ้นงานที่อุณหภูมิการ HIP ระดับต่าง ๆ.....	91
4.28 แสดงค่า Young's modulus และ Fracture toughness.....	92
4.29 แสดงแฟคเตอร์การหดตัวเชิงเส้นของชิ้นงานที่สภาวะต่าง ๆ.....	94
4.30 แสดงความหนาแน่นทางทฤษฎีของชิ้นงานที่สภาวะต่าง ๆ.....	94
4.31 แสดงค่าความแข็งของชิ้นงานที่สภาวะต่าง ๆ.....	95
4.32 แสดงค่า Young's modulus และ Fracture toughness ที่สภาวะต่าง ๆ.....	95
ก.1 แสดงรูปพีคผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของผลิตภัณฑ์ ด้วย EDX.....	109
ก.2 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์จากกล้อง <sup>จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องการดูที่อุณหภูมิ 1750 องศาเซลเซียส.....</sup>	116
ก.3 แสดงภาพถ่ายโครงสร้างจุลภาคของผลิตภัณฑ์จากกล้อง <sup>จุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องการดูที่อุณหภูมิ 1850 องศาเซลเซียส.....</sup>	118
ก.4 แสดงรูปแบบการเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน และเวลา ในการ HIP.....	119

**ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**